

# LVIII Encuentro CPI

## Nueva Ley de Patentes: como evitar duplicar esfuerzos en investigación

En el marco de la **Nueva Ley de Patentes** se tratarán los temas siguientes:

- Por qué utilizar las patentes: protección y vigilancia tecnológica
- Qué se puede patentar
- Patentar, publicar, mantener en secreto...
- Cómo patentar en España y en el extranjero
- Novedades de la nueva Ley de Patentes para patentes universitarias
- Recomendaciones antes, durante y después de obtener una patente
- Utilidad de la información de patentes
- Lo básico para entender un documento de patente
- Dónde y cómo acceder a la información de patentes
- Servicios de vigilancia tecnológica que ofrece la OEPM
- Cómo buscar en bases de datos de patentes gratuitas

### PROGRAMA

10:30 – 11:00 Recepción de asistentes.

11:00 – 11:15 Bienvenida y presentación de la Jornada.  
D. Salvador Coll Arnau  
Director Ciudad Politécnica de la Innovación

11:15 – 12:45 Nueva Ley de Patentes y como evitar duplicar esfuerzos en investigación  
Dña. Carmen Toledo de la Torre  
Jefe de la Unidad de Información Tecnológica  
Departamento de Patentes e Información Tecnológica  
Oficina Española de Patentes y Marcas

12:45 – 13:15 Charla coloquio

13:15 Vino-Networking

**Organizado por:**



Oficina Española  
de Patentes y Marcas



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA

### INFORMACION

**Lugar:** Ciudad Politécnica de la Innovación

Salón Actos-Cubo Amarillo.

Edificio 8E. Acceso G. 3º pta.  
Camino de Vera s/n

**Fecha:** 20/06/17

**Hora:** 11:00h – 13:30h.

### INSCRIPCIONES

Las entidades interesadas en participar deberán cumplimentar el [FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN](#) antes del **18 de junio**.

Entrada libre, previo registro, hasta completar aforo.



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA

Ciudad Politécnica de la Innovación

